This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

PUB. NO.: 54-040569 [JP 54040569 A] PUBLISHED: March 30, 1979 (19790330) INVENTOR(s): DOATE MITSUO

NISHIUCHI TAIJI

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)
: 52-107459 [JP 77107459]
September 06, 1977 (19770906) APPL NO.: FILED:

INTL CLASS: [2] H01L-023/48; H01L-021/58

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 113, Vol. 03, No. 61, Pg. 92, May 26, 1979 (19790526)

ABSTRACT

PURPOSE: To make excellent contact by pressure-holding an semiconductor element by interposing oil or grease containing powdery metal between the main electrode of the element and an external electrode.

(19日本国特許庁

11.特許出額公開

公開特許公報

昭54-40569

50Int. Cl.2 H 01 L 23/48 H 01 L 21/58 識別記号 52日本分類

99(5) C 11

厅内整理番号 《43公開》昭和54年(1979) 3 月30日

7357 -- 5 F

発明の数 2 7357--5 F 審充請求 未請求

(全 5 頁)

お半導体装置およびその製造方法

20特

昭52-107459

22出

昭52(1977)9月6日

念発 明 者

大館光雄 伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三 芝

重機株式会社北伊丹製作所內

電発 明 者 西内泰治

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 重搜株式会社北伊丹製作所内

:委電機株式会社 70出 類 人

東京都千代田区丸の内二丁目 2

番3号

74代 理 人 弁理士 易野信一

外1名

止 塩 世 お よ び そ の 製 造 万 法

2 つの主電網と1 つ以上のp a 談合を備え 遂体泉子。陈此半季体泉子の各主笔矩化笔法 熱的にそれぞれ加圧技能された外部電池から 8成された加圧使機形半導体装置において。 別む 単体 業子の少なくとも1つの主電池と前に外部 進艇との間に召末会員を選入した油またはグリー スを介在させ加圧保持したことを特徴とする半導

2 つの主骂他と1つ以上のpa 扱合を増え た半導体素子。前此半導体素子の各主電機に電気 的。然内にそれぞれ位圧は彼された外部電池から 森成された湿圧長装形半導体装置の製造方法に対 いて、食虻半導体スチの少なくとも1つの主電影 と前紀外部電袖との間に投末金銭を進入した油ま たはグリースを介任させ、あらかじめ最終加圧保 14 圧力以上の圧力を少なくとも1回以上毎圧し、

その後。加圧を除々に乗じて放弃加圧以存圧力に して保持させることを特徴とする半導体発出の製

発明の評価な品別

この発明は、半導体素子の主電機と、これに圧 皮された王竜崔年の外部減衡関の電気料。然的技 放抵抗を減少させた半導体装置およびその製造方 **佐に関するものである。**

半事体 未子の大 名力化 に 伴い 全 其間、 特に 半事 体肃子の主笔地と、これに圧伐される外部 笔曲側 との電気的、船内技法所以を減少させることが問 雄となる。これらの反放低級を減少させるだは、 従来、本事体素子をラフピングして、平面皮、平 行度を向上させたり。半事体素子と外部電腦との 例に 広い 全員、例えば 鎖。 全等の数を挿入したり、 圧皮力を大きくする方法が行われていた。半4体 オチは1つ以上のpa 後合をもつたシリコン円収 と、それと熱影伎体数の類似した金属。例えばせ リプブン。タングステン円数等の支付数とな。ソ ルミニクム等の方う材を用いて異変中。温元性ガ

び合金が行われ構成される。

ところで、半身体は子の大口径化化体い、半導 体書子の後ゃ85~100mにもなり、シリコン 双と犬神教とわり付け。 合金を行つたときに。ジ リコン仮の周兼局に大きなストレスが残り。それ が単写体書子の異気特性を阻害したり、各材料の 然脳快速によるパイノタル作用により、中華体系 子が大さく戻る等の開発が発生する。神に大口任 の半導体素子の高気管性を改善するためには、シ リコン牧のストレスを新力延減する必要が生ずる。 ストレスを経滅させるためにはシリコン枚の遺径 およびなみに適合させて、支持板のなみを薄くす。 うことにより解決することができる。しかしなか! **らこれは半4件ネナの反りのより増大を出くこと** K なり、そのまま (ろう付け。合金先了) の状質 で圧壊力を加えて半季体素于ど外部電差とを変散 させようとすると、シリコン板の皮りを矯正する **煮役においてシリコン収内器のストレスの変態。** ひいて<u>はシリコン数内部で</u>のクラックの発生を招

特別の54-40569(2) き、異な特性を劣化させてしまう。これについて

さらにも1Mを用いて及明する。

31 | 因は半導体装置の新皮切をボずらのである。 この以で1は平形ダイオード年の半年体末子であ り、pup* 独介を有するシリコン枚 スパシリコン 収えを通貨するセップデンからなる支持収るにア ルミニクムーアルミニクムシリコン共品着ほだよ つてろう付けされ基盤されている。5はアルミニ クト黒背により形成されたアルミュクト電池であ り、以上で単導体業子1が表成されている。この 半導体書子1は上。下に電気。島を取り出すため の別からなる思りの外部電腦をと思るの外部電腦 11とが起言され、圧後状態で保持される。では セラミックあるいはガラス等からなる単状絶差体 であり、一方の単は五1の外部電影すに制からな るダイヤフラムをかろう付けされ、他方の単は鉄。 共ニッケル合金からなる店後リングまがろう付け されて、以上で知りの主意条体10が構成される。 店扱リング12は名2の外記電折11とろう付け される。13は唐景部分を示す。以上で新2の主

電影体 1 4 が構成される。 1 5 は冷却フインである。

一数的には、8々の外部電影6、11は、平面 度、平行度は20 mm 以下で表面あらさは10 m m以下の加工が行われており、さらにニックル。 刺、戦、全ノッキが5 m 収集されている。

この半導体発展を制立てるには、先ず第1の主 電影体10に半導体業チ1を挿入し、次に第2の 主電影体14をかぶせて、不活性雰囲気中にて各 々の店頭リング1、12をアークまたは低級の氏 にて店頭が行われて半導体装置が完成する。この ように組立てられた半導体装置が完成する。この の外部に無よよび電気を取り出し、かつ。 熱を冷 即する冷却フィン15が圧使力とで圧張される。

このように親戚された半導体装置は半導体案子1の大口性化ドより、無速のように半導体素子1のみりも大さくなり圧使力Pによつて、反りが増進されることにより発生するショコン数2のストレスの増大ひいでは、クラックの発生により半導体素子1の電気特性が劣化し、ひどいとさには減

環する単型が応う。また、及りを独正させうる圧 使力Pか不足した場合に動門特性が悪くなり、半 単体基子1を劣化。緩壊させる。そのため夜来は 第2関(a) に不丁半場体 累引 1 を第2関(b)。(c)。 (d) のような方法において、これらの間域発生を 抑えている。すなわち第2関(b)のようにランピ ングにより平面度。平行度を小さくするか。第2 図(c) のように表面に気かくて電気・熱伝導の良い金。製等の貴金属質を設ける。さらには第2関 (d) のように圧使力Pをα倍して大きくする等の り低である。

しかし、第2四(b)のように述い金属をラッピングすることに、その作業に必要なない時間と、大きな政権投資が必要となり、さらにはカカとに役の増加につなかり、また、フツヒング級の中導体案子表面の汚染・線去に神経を使うことになる。次に、第2回(c)のように責金を厚くなり、計科費の上昇につなかる。さらに、第2回(d)のように止敗力を大きくすることは中導体装置の表域的

強度の増加を作い、半導体装置の最近を火きくする結果となり好ましくない等。いずれの方広にも まくの問題があつた。

この発明は、上述の点にかんかみなされたもの で、大さく及りの発生している半導体ま子に小さ な圧炭力によつて、電気特性、熱特性を充分点足 させ、かつ半導体装置を異変する半導体ま子のみ 主電場とこれに圧裂するちゃの外部電池とが支針 な装盤があられ、まらにコスト、工程の増加、 量の大形化を伴わないよりにしたものである。以 下この発明について 反明する。

第1回はこの発明の一支角例を不寸新面図で、 第1回と阿一符号は阿一部分を不し、18は食配) 半導体素子1の大きな反り部に介在させた粉末会 減を混入した油またはグリースである。このよう に油またはグリースを介在させたより、第 に油またはグリースを介在させたより、第 2回(a)。(b)。(c)で説明した夜来の不単合を ことごとく鈴虫することができる。

第3回の半導体装置の組立ては、半導体素子 1の主電機と各々の外部電池 6、11と装無する部

特間庁54—4月5 6月(3) 分のみの両面に強またはグリース 1 多を密布する。 この際、機嫌疑以外の能分に密布することは、前 競技の問題から充分在まして行う 必要がある。 次 には来と同じように悪しの主意物体 1 0 に半る体 ま子 1 を挿入してから第 2 の主意物体 1 4 をかぶ せて、各々の保護リング3。 1 2 の保護を打つた 後、両外部電池6。 1 1 に冷却フィン 1 5 が圧伏 カピで圧使される。

このように組立てられた半年体装置は由または

フリース18を増布した以外は従来のものと同じ

である。しかしながら、同じ圧慢力Pにおいては。

装置の製盤無益及被、設定電気低気値は従来に比

べて各々10%と尾少した。 第5回に第4回(a)。

(b)。(c)のそれぞれの熱益及と扇電圧降下の調

体を示す。さらに、改無熱量及組料上び設施電気

並及組を減少させるには、第4回に示した工程を
行えばよい。

ずなわち、あも四(a)は風立てられたままの圧 度力P=0のときである。あ4四(b)は最終力圧 圧接力P'の 1.1 毎以上の圧接力つまりα・P'(α

は 1.1以上の数字)をかけたときである。さらに 第 4 間 (c) は、放好加圧圧使力どのときであるか、 第 4 間 (b) の は・ピより圧力をは々に乗じたもの であり、この圧使力どで半導体臭質の動作が行わ れる。ここでいう圧使力どは 9 9 写/cm² 以下で あり、なは半導体累子1 の口径と及り、各々の外 部電機 6、 1 1 の材質、熱処理および表面状態、 ノフィの種類等によつて次められる定数であるが 実験によれば 2 5 以上は越えなかつた。

減少した。この状況を第5階に示す。また油また はグリース16中に人れる粉末食具の投手の大き さと、熱低気候、順度圧降下の関係を第6階に示す。

すなわち、第5 図において、展報は熱低以と報道と呼下を示し、複雑は典定圧力である。田様 [は熱低以、田屋 [は凝電圧呼下の圧力に対する変化を変わしている。

反射したか。この発明はこれに展定されるもので

なく、ナイリスタ、トライアング、トランジスタ さの平形、スタッド形のでは体帯を尽ら応用でき ることはいうまでもない。

は上型明したようにこの発明によれば、単単体 またと外部場所との圧度力を小さくすることがで さ、単単体装置に冷却体を取付ける環境の小形化 されることはいうまでもなく。最終回圧圧硬力が 小さいために単導体基子の及りを無効に無逆する ここがないので、単導体者子を構成するシリコン 数の外積器と対立するストレスも減少でき、解談 的な動作における競力の素値によるクラフクも切 け、電気的特性の劣化が発生しない単単体装置が 係られる利益がある。

4. 図当の効果な説明

31回は従来の半導体装置の新面別、第2回(a) ~(d)は第1回の半導体素子の反りを改善させる 従来の方法の及明図、第1回はこの発明の一実施 例を示す半導体装置の新面図、第4回は適圧力に よる半導体素子外部電極調の過去にはグリースの 連触状態の説明図、第5回は、第4回の過程にお 特別U.54-1056974) ける電気・物質性の関係は、男子のは由またほグ リースに収入される物表を異な子(アルミニウム)と電気・動物性の関係のである。

の中、1は中国体系を、2はシリコン数、3は 支持数、4はアルミニクムーアルミニクムシリコ ン氏品層、5はアルミニクム電源。をは第1の外 応電源、7は環状過級体、8はダイヤフラム、3。 1 2は店はリング、10は若1の正電条体、11 は君よの外版電源、13は虚成部分、14は第2 の主電源体。15はカロフイン、1をは由または ブリースである。なお、20中の同一符号は同一ま たは相当部分を示す。

代殊人。其 野 信 一 (外1名)





